

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 4 区分

【発行日】平成20年10月16日(2008.10.16)

【公開番号】特開2002-166403(P2002-166403A)

【公開日】平成14年6月11日(2002.6.11)

【出願番号】特願2001-272974(P2001-272974)

【国際特許分類】

**B 2 7 L 5/02 (2006.01)**

**B 2 7 D 1/00 (2006.01)**

【F I】

B 2 7 L 5/02 P

B 2 7 D 1/00 N

【手続補正書】

【提出日】平成20年8月28日(2008.8.28)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 軸中心線が平行で少なくとも一方が駆動回転させられる一対の口 - ルであって、

一対の口 - ルの両周面の間隔が、ベニヤ単板の厚さより小に設定されており、

一方の口 - ルは、周面から半径方向で所定厚さの弾性体が被覆されており、該弾性体には幅が 10 mm 以下であり回転方向に連続する溝が、軸中心線方向に 50 mm 以下のピッチで形成されており、

他方の口 - ルの周面には、半径方向にベニヤ単板の厚さより小さい長さで突出する突起体が多数形成されているベニヤ単板の脱水装置。